

日本分光学会中国四国支部 広島地区講演会・支部総会

主催
日本分光学会中国四国支部

非線形レーザー分光の表面探索 ・ 反応制御への応用

日時：平成18年11月24日（金）

場所：広島大学 学士会館（東広島キャンパス）

（場所は、広島大学ホームページ<http://www.hiroshima-u.ac.jp/>で
「交通アクセス・地図」→「東広島キャンパスマップ」でご確認ください）

プログラム

13:30 支部総会

14:30 講演会

関谷 博 先生（九州大学）

「周波数領域と時間領域の分光を用いた気相分子の励起状態ダイナミクス」

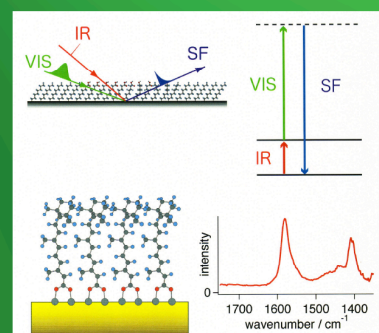
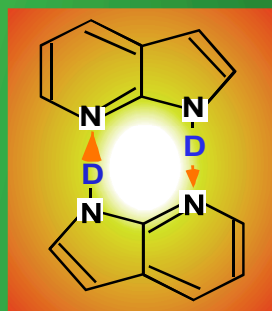
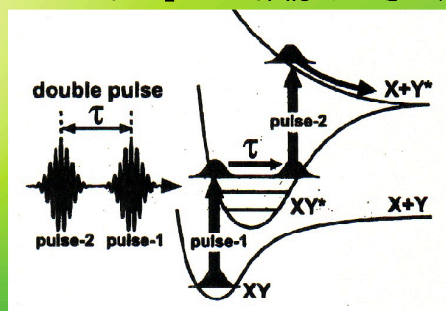
和田 昭英 先生（神戸大学）

「超短パルスレーザーを用いた最適化波形整形法による励起状態制御」

石橋 孝章 先生（広島大学）

「電子振動二重共鳴SFG分光 - 装置開発と有機単分子膜への応用」

18:00 懇親会



問合せ先

田中健一郎 広島大学大学院理学研究科物理科学専攻（電話 082-424-7396）
e-mail: tanaka@sci.hiroshima-u.ac.jp

江幡 孝之 広島大学大学院理学研究科化学専攻（電話 082-424-7407）
e-mail: tebata@hiroshima-u.ac.jp